

氮化硅超细粉的钴磷合金镀

作者: 张慧泽 郦 剑 刘 涛等 发表时间: 2003-2-1 10:06:04

用超声波低温化学镀法在纳米Si₃N₄粉末表面沉积了均匀的钴磷合金镀层, 在平行对比实验的基础上, 提出了获得良好钴磷合金镀层的最佳镀液组成和操作条件, 并对复合粉末进行了能谱成分、XRD相、TEM形貌以及衍射分析.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有: 材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台: 编辑“材料保护”发送到106650120留言 (0.1元/条, 接收免费)